

令和5年1月4日

各位

公益財団法人八戸地域高度技術振興センター  
理事長 熊谷 雄一

## 令和5年度 八戸工業大学「研究室めぐり」の開催について（案内）

新春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当振興センターの運営につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて振興センターでは、平成27年度まで実施しておりました「研究室めぐり」について、地域企業等の要望を受け、八戸工業大学において復活開催することになりました。大学の取組内容および実際の研究室を見学しながら担当の先生より研究内容を直接紹介頂きます。「地域の大学がどういう研究を行い、社会あるいは地域にどう役立っているのか」「将来的に企業等と連携しどのような社会実装化・実用化が期待できるか」「大学ではどのようなことを学ぶことができ、卒業後にはどのような選択肢や可能性があるのか」などを知る機会とともに、大学および学内の先生とのコネクションづくりのきっかけにもなりますので、是非ご参加下さいませようご案内申し上げます。

### 記

1. 日時：令和6年2月6日（火）13：30～15：30（集合時間：13：25）
2. 内容：裏面（2枚目）のとおり
3. 会場：八戸工業大学（メディアセンター、工学部各研究室など）  
※集合場所は「メディアセンター」（下記地図参照）。受付場所は同センター入口
4. 募集定員：20名程度
5. 対象：八戸地域事業者・創業者、行政、公設試験機関、一般市民等
6. 参加費：無料
7. 申込方法：裏面（2枚目）「参加申込書」に必要事項をご記入の上、電子メールまたはFAXで送付頂くか、二次元バーコードを読み取り、必要事項をご記入の上送付して下さい。  
電子メール：[hc21@hachinohe-ip.co.jp](mailto:hc21@hachinohe-ip.co.jp) FAX：0178-21-2119
8. 駐車場：



9. お問い合わせ：（公財）八戸地域高度技術振興センター 電話：0178-21-2131  
(裏面へ)

